19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭61*-2*27938

@Int_Cl_4 C 03 B 37/025 識別記号

庁内整理番号 8216-4G ❷公開 昭和61年(1986)10月11日

20/00 C 03 B G 02 B 6/00

7344-4G

S-7370-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 光ファイバ用母材の製造方法

> 到特 願 昭60-69203

> > 寛

22出 願 昭60(1985)4月3日

⑫発 明 者 横 B

弘

横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製

作所内

⑫発 明 者 B 中 豪 太 郎 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製

⑫発 明 渚 森 弘 雄 金

横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製

作所内

四発 明 老 菅 沼 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製

作所内

頭 住友電気工業株式会社 创出

大阪市東区北浜5丁目15番地

邳代 理 明 外1名 人 弁理士 内田

最終頁に続く

衈

1. 発明の名称

光ファイバ用母材の製造方法

2. 特許請求の範囲

石英ガラスロッドをコア材とし、該コア材 より低屈折率を有するクラッド材の中に上記 コア材を挿入して加熱することにより、上記 コア材と上記クラッド材との間隙を中実化し て光ファイバ用母材を製造する方法において、 中実化する以前に上配間隙に少なくとも蔬菜 のハロゲン化合物とフッ素系ガスと酸素ガス を含み、かつ 81/P のモル比が 1/300 <81/P く 1/5 の範囲にある混合ガスを流し、質の外 部にある加熱原で加熱した後、さらに上記間 酸の雰囲気をハロゲンを含む化合物と酸素ガ スの混合ガス雰囲気とし、温度1900℃以 上に加熱して中寒化することを特徴とする光 ファイバ用母材の製造方法。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は低損失な光ファイバ用母材の製造方 法に関する。

(従来の技術)

光ファイバ用母材の製造方法において、クラ ッド材となる質の中に眩クラッド材よりも高屈 折率を有するコア用ガラスロッドを挿入して加 熱中奥化し、光ファイバ用母材を製造するロッ ドインチューブ法は代表的な製造方法の1つと して知られているが、との方法には、コア材と クラッド材の界面に気泡・不純物等の欠陥が残 り易く、光ファイバとしたときに光損失が大き くなるといり欠点があつた。

この欠点を解決する方法として、 特公昭 5 9 - 4 6 8 9 8 号公報において、ハロゲン化金銭 ガスと酸器ガスとの混合ガスを供給し、酸混合 原料ガスを酸化分解せしめて、石英管内表面と コア外表面に付着させる方法が提案されている。

また特開昭 5 4 - 1 5 5 8 1 0 号公報には、 ガラスロッドとガラス管の間に、フッ索とホウ 来もしくはそのいずれかを含むガラス形成原料 を酸素ガスと共に供給し加熱して、ガラス欅の 表面上とガラス管の内壁に、ガラス欅よりも屈 折率の低い石英ガラス層を形成する方法が提案 されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記各号公報に記載される方 いに従い、光の波長1.3~1.6 μm帯領域で使用 される長距離大容量通信用の低損失シングルモ ードファイバを作製したところ、OH 基による吸 収損失と、コア・クラッドの界面欠陥によると 考えられる数乱ロスが大きく、1.5 μm以上の長

アとクラッドの境界に構造欠陥が残り、大きな 散乱ロスが生ずる結果となる。また、中寒化前 の加熱処理に、気相処理剤としてフッ素を含ま ない例えば 80cex、0ces等のガスを用いると、エ ッチング作用を有しないため、光ファイベのコ アとクラッドの境界に高巡皮のOR基層が残り、

- 孫による吸収損失が生ずる結果となる。

本発明の目的は、上述した従来公知の技術の

放長帯に必要とされる Q 5 dB/km 以下の低損失 な特性は到底得られないという結果が得られた。

本発明者らが、上記各号公報に記載される従来法を詳細に検討したところ、OH基の汚染源はコアロッド表面に拡散し化学吸着しているOH基、および加熱中奥化時のコア材とクラッド材の間隙の雰囲気に含まれる水分であつて、光ファイバのコアとクラッドの境界に高OH基合有層が存在することが判明した。

欠点を克服し、長波長帝で低損失な光ファイバ を経済的に製造し得る光ファイバ用母材の製造 方法を提供するところにある。

(問題点を解決するための方法)

本発明において用いる、珪素のハログン化合物としては、例えば B1C4、B1Br4、B1P4、B1-P4、

B1m C4、B1 PO 4m、B1 Pm O 4m 等が挙げられ、またフッ 衆采ガスとしては、例えば O C 4m Pm、C Pm、B Pm、Pm、 BOm Pm 等が挙げられる。

また加熱処理時に、上記に加えて、塩素系ガス例えばのex、BOCex 等を脱水剤として混合してもよい。

本発明の方法においては、中実化前にコア材とクラッド材との間隙に珪素のハロゲン化合物、フッ素系ガス及び酸素ガスを流して加熱することにより、ロッド表面に付着している水分、異物、ゴミ等を揮発性ハロゲン化物として除去できる、と同時に、コアロッド表面をエッチングしてOR基を除去できる。

本発明の方法では、従来法ではロッド表面に 生じたエッチンクによる表面 あれが、 珪素とハロゲンの化合物を混合することにより低減され、中実化後には、コアとクラッドの境界に、 散乱の原因となる構造欠陥が残存しない。この事実は本発明者らが研究途上見出したものであり、その詳細は明らかではないが、フッ素系ガスに よりガラス表面の高OR基層が除去されると同時に、建案と酸架から生じたガラス微粒子が表面に堆積して、表面のあれの深さが緩和されているものと推定される。 ここで生じた表面あれば、中央化時に生じるガラスの粘性流動で平滑化されるに充分なほど軽微なものとなつていると考えられる。

建衆とハロゲンの化合物として 810cm を、フッ素采ガスとして 8Pm を用いて、他の条件を一定として、 810cm / 8Pm の混合比率を装 1. に示すようにかえ、 ブリフォームを作製し、 さらに線引きファイバ化して、ロス(損失)の波艮特性を求めた。 得られた波艮特性のグラフより、 1/2 に比例するレーリ 散乱項及び OH 基による W 収増を差し引いて求めた散乱ロスと、 2=1.58 Pm での0H吸収ロスを表 1. に合せて示す。 なお従来法である BPm のみを流した場合を表 1. の 底 4 に示した。

表 1.

*	810e/8Fe (sccm)	81/平(モル比)	散乱ロス (dB/km)	OH吸収ロス (dB/km)
1	300/ 50	1/1	0.2 5	5 7
2	300/250	1/5	0.19	1. 5
3	120/200	1/10	0.09	1. 2
4	6/300	1/300	0.21	2.0
5	3/300	1/600	0.63	0.9
6	0/300	_	0.91	0.5
L		l		<u> </u>

(0,=600 Sccm)

要 1 の結果から、 B1/P の混合モル比には最適値が存在し、 1/300 < B1/P < 1/5 であることが明らかである。 B1/P の混合モル比が 1/5 を超えるとガラス堆積が主となり、ガラス表層のエッチングが不十分となるためOH吸収ロスが増加している。また B1/P が 1/300 より小さいと、エッチングによる表面のあれが深くなり、 中突化後も散乱源として残る。従つて 1/300 < B1/P < 1/5 であるように混合ガス比率を調製して行う。

また中実化に先だつ前処理加熱は温度 5 0 0

~ 1 9 0 0 での範囲で行うことが好ましく、特に好ましくは 1 0 0 0 ~ 1 6 0 0 での温度範囲が掛げられる。

しかしながら酸素ガス単独では水分が含まれるため、低のH基の光ファイバを製造できないため、酸素ガスに脱水剤としてハロゲンを含む化合物を混合することが好ましい。ハロゲンを含む化合物としては例えば Ole、Fe、800le、CCle、

Bir, NP, CO4F, CP, SR等が挙げられる。

ただし光の放長 1 pn 以上では顕著な吸収を示す B₁ O₃、P₂ O₃のような物質を発生させる可能性を有する BBr₃、BC 4、BF₃、PC 4、POC 4、PB のような化合物を用いることは好ましくない。

なお中央化時の加熱温度は、 1 9 0 0 ℃以上 に維持することが好ましく、 1 9 0 0 ℃以下で は散乱ロスが増加して低損失ファイバを製造す ることができない。

以下に本発明の方法を具体的に説明する。

第1図(a) および(b) は本発明の1 実施 慰様を説明する図であつて、図中1 はガラス旋盤、2 はクランド用管、3 はコア材、4 は支持材、5 はガス導入ライン、6 は回転コネクター、7 はバルブ、8 は加熱領、9 は腐ガス処理装置をあらわす。

クラッド用管 2 の内部にコア材(コア用ガラスロッド) 3 を挿入した後、眩管 2 内にガス導入ライン 5 より珪素のハロゲン化合物、フッ紫系ガスおよび酸素からなる混合ガスを施し、加

際に加熱温度が1900で以下で中央化しない 7000/分、0g6000/分を流し、50mm/分ような圧力範囲に設定することが必要である。 の移動速度にて移動する酸水塩パーナで温度

以上により、コア用ロッドとクラッド用管とを中実化して得られたブリフォームは、そのままで光ファイバ用母材として線引部に送られてもよいが、場合によれば、クラッド/コア径比 コ調整のために、さらに石英管あるいはドープ されたクラッド材にてジャケットし、あるいは 外付法によりジャケット履を形成した後に、線 引部に送られ光ファイバとされる。

爽施例 1.

上記クラッド用管に、 8Pa 3 0 05/分、80Ces

熱原 8 を用いて温度 5 0 0 ~ 1 9 0 0 亡の範囲にて、特に好きしくは 1 0 0 0 ~ 1 6 0 0 ℃の温度範囲で加熱する。この時クラッド用管 2 は 2 0 ~ 8 0 rpm にて回転させ、加熱原 8 は 5 0 ~ 2 5 0 mm / 分で移動させることが好ましい。また複数回(例えば 2 ~ 1 0 回)の移動加熱処理を行うことが好ましい。

70 CC/分、Ca 60 CC/分を脱し、50 mm/分の移動速度にて移動する酸水素バーナで温度 20 70 Cに 4 回加熱し、該管の内表面を平滑化した後に、該管内にコア用ロッドを挿入した。 C 2 4 mm がの納石英ガラスロッドは気相軸付法で作製されるの Mm が で で か で か る 。

次にクラッド用管に導入するガスを、 81C4。
1 2 0 CC / 分、 8F。 2 0 0 CC / 分、 80OC。 7 0 CC / 分、 0 8 0 0 CC / 分に切換をてクラッド材とコア材の間隙に流した後、 1 5 0 mm / 分で移動する酸水素バーナーで温度 1 4 6 0 でに 5 回加熱的処理した。

その後、管内に導入するガスのうち 810 ℓ。の みの供給を停止し、 8 № 200 ℃/分、 800 ℓ。 70 ℃/分、 0。800 0 ℃/分の混合ガスとし、 クラッド用管の一方の端を散水梁パーナにて密 粉封止し、コア用ロッドとクラッド用管の間隙 を BPaと BOCea と Oa からなる雰囲気で充塡した 後、 3 mm / 分の移動速度の酸水気パーナで温度 2 1 4 0 ℃に加熱して中災化した。

以上により得られたロッドは、さらに外付法によりジャケットとなるガラス層を被覆して、外径/コア径比が 1 2 5 / 8 となるよう調整した後、級引きしてファイバ化した。

初られたファイバの伝送損失は、放長 1.3 μm において 0.3 4 dB/km、放長 1.5 5 μmにおいて 0.1 7 dB/km という低損失な値が違成された。また0H基の吸収損失も放長 1.3 8 μmにて 1.2 dB/km という低いものであつた。 比較例 1.

比較のために、中突化前の加熱処理に低す混合ガスから、 810% を除いた以外は突施例 1 と同一の条件でブリフォームを作製し、 得られたファイバのロスを評価したところ、 波長 1.3 Pm で 1.2 4B/km という高い損失で、 長距離通信用に供することのが可能をシングルモードファイバを作製することができなかつた。

概略説明する図である。

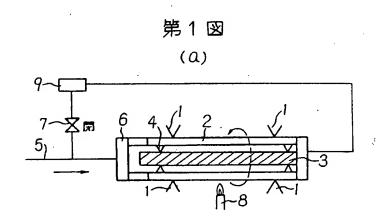
代理人 内田 明代理人 萩原 亮 一

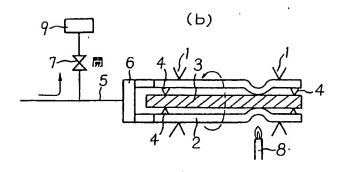
比較例 2

以上の説明および実施例の結果から明らかなように、本発明の方法は、長距離・大容量通信用に供することができる低損失なシングルモードファイバを、ロッドインチューブ法において製造可能とするものであるに加え、製造コストも低級できる産業上有利な方法である。

4.図面の簡単な説明

第1 図回および回は、本発明の1 実施態様を





第1頁の続き

⑫発 明 者 彈 塚 俊 雄 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製作所内